ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

УДК 544.77.051

КРЕМНИЙ-ФТОРОРГАНИЧЕСКИЕ ОЛИГОМЕРЫ С КОНЦЕВЫМИ ГРУППАМИ, СПОСОБНЫМИ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ

© 2019 г. И. П. Ким^{а, *}, В. М. Мартыненко^а, А. В. Черняк^а, А. Ф. Шестаков^а, В. А. Бендерский^а

^аИнститут проблем химической физики Российской Академии Наук Россия 142432, Московская обл., Черноголовка, просп. академика Семенова 1 *E-mail: ipkim@icp.ac.ru

Поступила в редакцию 29.10.2018 г. После доработки 30.10.2018 г. Принята к публикации 30.10.2018 г.

Установлено, что при радикальной полимеризации тетрафторэтилена (ТФЭ) в жидких алкоксисиланах (диметилдиметокси-, триметокси-, метилтриметокси- и тетраметоксисилане) образуются кремний-фторорганические олигомеры с общей формулой $R(C_2F_4)_nH$, где RH – молекула алкоксисилана, способная к дальнейшей поликонденсации. Состав концевых групп и молекулярно-массовое распределение олигомеров определены из масс-спектров, спектров ЯМР и дифференциальных термогравиметрических кривых. С ростом концентрации ТФЭ в растворах рост длины цепи сопровождается переходом от гомогенного к коллоидному раствору и затем гелю олигомеров. При максимальных концентрациях ТФЭ длина цепи *n* в коллоидных растворах достигает 10–12. В состав коллоидных частиц входят олигомеры и молекулы растворителя, число которых в расчете на одно мономерное звено минимально в геле и равно 4–6. На основе полученных олигомеров становится принципиально возможным создать покрытия с одновременно высокой гидрофобностью и прочной связью с защищаемой поверхностью.

Ключевые слова: кремний-фторорганические олигомеры, радикальная полимеризация, длина цепи, концевые группы, масс-спектры, спектры ЯМР

DOI: 10.1134/S0023119319020074

Амфифильные олигомеры с общей формулой $X(C_2F_4)_nR$, X = H, F, Cl, в состав которых входит гидрофобная перфторалкильная цепь ($n \ge 4$) и гидрофобная концевая группа R, считаются наиболее перспективными веществами для создания гидрофобных антиобледенительных и самоочищающихся покрытий [1–5]. Гидрофобная цепь обеспечивает удаление капель переохлажденной воды, а концевая группа – прочную связь покрытия с защищаемой поверхностью.

В работах [6-8] разработан метод радикальной полимеризации тетрафторэтилена (ТФЭ) в растворах, позволивший получить олигомеры с регулируемой в широких пределах длиной цепи (от 4 до 20) и различными концевыми группами (в том числе карбонилсодержащими и карбоксильными). Слои этих олигомеров, имеющих форму жестких стержней, переходят в ультрагирофобное состояние с наноразмерной шероховатостью, благодаря образованию надмолекулярного каркаса, создаваемого водородными связями концевых групп. Однако, по своим адгезионным характеристикам, покрытия на основе этих олигомеров заметно уступают покрытиям на основе кремнийорганических соединений. Недостатком известных к настоящему времени фторалкилсиланов ФАС-15, ФАС-17 и ФАС-19 [9-11] (в сокращенном названии указывается число атомов фтора в молекуле) является заметная потеря ультрагидрофобности при длительном пребывании в условиях высокой влажности [12] из-за проникновения молекул воды в объем пористых слоев этих соединений с короткой фторалкильной цепью. Этот нежелательный эффект уменьшается с ростом длины фторалкильной цепи [13], так что получение соединений типа ФАС с более длинной цепью весьма актуально.

В настоящей работе, продолжающей цикл работ [6-8], ФАС получены не химическим синтезом в виде индивидуальных соединений как в [9–13], а в виде олигомеров с управляемым молекулярно-массовым распределением (ММР) методом радикальной полимеризации, и найдены условия, в которых длина цепи достигает 10-12 (вместо 4 в ФАС-19). В отличие от описанных ранее перфторированных олигомеров кремнийфторорганические олигомеры можно подвергнуть поликонденсации с образованием силиконового каркаса –Si–O–Si– с присоединенными к нему параллельно ориентированными FA,-цепями, обеспечивающими гидрофобность поверхности [13].

Длина цепи олигомеров, образующихся при радикальной полимеризации в жидких растворах, увеличивается с ростом концентрации ТФЭ и определяется отношением констант скорости роста (присоединения ТФЭ к растущему макрорадикалу R_n) и передачи цепи (переноса атома водорода от молекулы растворителя HR_0 к макрорадикалу с регенерацией первичного радикала R_0 , инициирующего рост цепи) [14, 15]

$$\mathbf{R}_0 \xrightarrow{\mathbf{C}_2 \mathbf{F}_4} \mathbf{R}_1 \to \dots \to \mathbf{R}_n \xrightarrow{\mathbf{C}_2 \mathbf{F}_4} \mathbf{R}_{n+1}, \quad (1)$$

$$\mathbf{R}_{n} \xrightarrow{\mathrm{HR}_{0}} \mathrm{HR}_{n} + \mathbf{R}_{0}. \tag{2}$$

В органических растворителях, содержащих СН-связи со свободными энергиями разрыва 95-100 Ккал/моль, константа скорости реакции (2). свободная энергия которой лежит в интервале ± 2.5 Ккал/моль, на несколько порядков меньше, чем диффузионно-ограниченной сильно экзотермической реакции (1). Отношение этих констант обеспечивает образование олигомеров с длиной цепи $\sim 10^2$ в растворах ТФЭ с концентрацией ~1 моль/л [7, 15]. Образование олигомеров с длиной цепи такого порядка наблюдалось в растворах ТФЭ в ацетоне, метилэтилкетоне, этилацетате, тетрагидрофуране, окиси пропилена и других кислород содержащих растворителях [16, 17]. Передача цепи, обусловленная переносом атома хлора, определяет длину олигомеров в растворах $T\Phi \Theta$ в тетрахлорметане и фреонах [18]. В растворах с более высокой концентрацией ТФЭ, рост длины цепи становится сублинейным из-за подавления диффузионно-ограниченной реакции (1) при переходе от гомогенного к коллоидному раствору образующихся олигомеров [6, 19]. При образовании геля длина цепи стремится к постоянному значению из-за уменьшения скорости роста цепи, вызванного увеличением вязкости. Поскольку полимеризация сопровождается образованием коллоидного раствора, традиционные методы определения ММР, в частности гель-проникающая хроматография и вискозиметрия, применимы только в гомогенных растворах коротких олигомеров ($n \le 5$). Для определения ММР более длинных олигомеров применялись методы дифференциальных термогравиметрических (ДТГ) кривых и масс-спектрометрии.

Метод определения ММР по измеренным кривым ДТГ и рассчитанным температурам кипения олигомеров развит в работах [17, 20-22]. Поскольку температуры кипения олигомеров возрастают с ростом длины цепи, ДТГ кривые продуктов полимеризации однозначно связаны с ММР в области длин цепей, при которых скорость деструкции остается меньше скорости испарения. Для фторалкильных олигомеров деструкция происходит выше 500°С, при которой испаряются олигомеры с длиной цепи $n \ge 20-25$. Температуры кипения олигомеров рассчитываются по аддитивной схеме, как сумма инкрементов функциональных групп, входящих в их состав [20–22]. Для ФАС корреляционные соотношения для расчета температур кипения при нормальном давлении ниже 700 К имеют вид [20]

$$T_{b} = -94.84 + 1.5577 \cdot T_{bc} - 0.000771 \cdot T_{bc}^{2},$$

$$T_{bc} = 198.2 + \sum_{s} \Delta T_{s},$$
(3)

где T_{bc} – аддитивная расчетная температура, T_b – ее исправленное значение, найденное методами корреляционного анализа для массива измеренных значений T_b , содержащего более 6000 органических соединений, ΔT_s – инкременты функциональных групп, равные 8.3 для Si, 20.4 для CF₂, 22.9 для CH₂, 23.6 для CH₃, 49.2 для Cl и 46.8 для OCH₃. Кривые ДТГ продуктов полимеризации *F*(T) представляются суперпозицией кривых испарения индивидуальных олигомеров $f_n(T - T_{bn})$ с коэффициентами ρ_n , определяющими MMP

$$F(\mathbf{T}) = \sum_{n} \rho_n f_n (\mathbf{T} - \mathbf{T}_{bn}), \qquad (4)$$

где T_{bn} – температура кипения олигомера с длиной цепи $n, f_n(T - T_{bn})$ – зависящая от температуры скорость испарения олигомера с длиной цепи n в условиях свободной конвекции, найденная в [23]. Максимум этой функции расположен на 10– 15 К ниже температуры кипения, а полуширина (20–25 К) превышает разность значений T_{bn} при $\Delta n = 1$, так что совокупность пиков испарения индивидуальных олигомеров в (4) образует бесструктурную полосу. Для расчета ММР использовалась компьютерная программа, написанная в кодах MATLAB, в которой совокупность коэффициентов ρ_n определяется из условий наилучшего совпадения измеренной ДТГ кривой с рассчитанной по (4).

ПОЛУЧЕНИЕ ОЛИГОМЕРОВ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Использованы растворители: (I) диметилдиметоксисилан (CH₃)₂Si(OCH₃)₂ фирмы Acros Organics чистотой 95%, (II) триметоксисилан HSi(OCH₃)₃ фирмы Sigma-Aldrich чистотой 97%, (III) метилтриметоксисилан CH₃Si(OCH₃)₃ и (IV) тетраметоксисилан Si(OCH₃)₄ – оба фирмы Acros Organics чистотой 97% и 99% соответственно. Газообразный ТФЭ очищался от ингибитора в колонке с активированным углем. Растворитель освобождался от газообразного кислорода многократной откачкой при замораживании. Затем в ампулу с твердым охлажденным растворителем конденсировалось требуемое количество ТФЭ. Для радиационно-химического инициирования гамма-квантами ⁶⁰Со использовалась установка "Гамматок-100". Облучение реакционной смеси производилось при комнатной температуре и давлении от 1 до 5 атм. Полная конверсия $T\Phi \Theta$ происходит при интегральной дозе облучения 15 кГр. Экспериментальные данные исследования олигомеров приведены для радиационно-инициированных образцов. При химическом иницииро-

том 53

2019

вании в растворитель перед дегазацией вносилось требуемое количество (от 0.01 до 0.1 моль/л) твердого инициатора (АИБН, ПБ), и полимеризация проводилась при 70, 90°С в течение 6–8 ч. Суммарный выход продуктов полимеризации определялся из отношения массы твердых и жидких продуктов (за вычетом массы не вошедшего в реакцию газообразного ТФЭ) к массе реагентов.

Термогравиметрические измерения проведены на дериватографе "Q-1500D" в стандартных корундовых открытых тиглях. Скорость нагрева 5°С/мин, масса навесок 50–100 мг, эталон – Al₂O₃. Образцы готовили удалением растворителя из облученных растворов вакуумной отгонкой при комнатной температуре.

Гель-проникающие хроматограммы (ГПХ) измерены на хроматографе Waters GPCV-2000. На входе в колонку была установлена мембрана с размером пор ~1 мкм, так что ГПХ воспроизводят молекулярно-массовое распределение только зольфракции.

Концевые группы и длина цепи олигомеров идентифицированы по масс-спектрам в области массовых чисел от 10 до 2000 на жидкостном хромато-масс-спектрометре LCMS-2020 фирмы Shimadzu (Japan) с ионизацией электроспрея (ESI) и квадрупольным анализатором масс (FWHM) с разрешением по массовому числу 0.6. В качестве подвижной фазы использовали метанол.

Спектры ЯМР на ядрах ¹Н и ¹⁹F регистрировались спектрометром высокого разрешения AVANCE III 500 MHz, фирмы "Bruker" с рабочими частотами 500, 471 МГц соответственно при 22°С. Калибровку шкалы химических сдвигов осуществляли по сигналу тетраметилсилана (**TMC**), как внешнего стандарта (использовали капилляр с смесью DMSO-d6 – TMC). Расшифровку сигналов проводили с использованием стандартных гомо- и гетероядерных корреляций COSY ¹⁹F–¹⁹F, HETCOR ¹⁹F–¹H.

Образование коллоидных частиц наблюдалось методом оптической регистрации кинетических седиментационных кривых [6] с помощью анализатора Horiba-500 при центробежном ускорении ~500g (3000 об./мин). Объемная доля коллоидных частиц найдена из отношения объема осадка после центрифугирования к начальному объему. Молярное отношение олигомер/растворитель в коллоидных частицах и гелях определялось взвешиванием осадков до и после отгонки растворителя.

Для молекулярного моделирования использован новый полуэмпирический метод расчета электронной структуры [24], который обеспечивает хорошую точность межмолекулярных потенциалов и является многообещающим для изучения крупных молекулярных систем. В отличие от традиционных полуэмпирических моделей, этот метод сопоставим по точности с теорией функцио-

ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ том 53 № 2 2019

нала плотности с учетом поправок на дисперсионное взаимодействие при значительно меньших (на ~3 порядка) вычислительных затратах [25].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

При радиационно-химическом инициировании полимеризации ТФЭ в растворах алкоксисиланов

при начальных концентрациях ТФЭ $C_0 < C_0^*$, где C_0^* составляет ~1.04, 1.7, 0.67, и 0.8 моль/л, образуются гомогенные растворы олигомеров в I–IV соответственно. Коллоидные растворы образуются в интер-

вале концентраций
$$C_0^* < C_0 < C_0^{**}$$
, где $C_0^{**} = 1.87, 5.9,$

1.75, 2.5 для I—IV. При $C_0 > C_0^{**}$ коллоидный раствор переходит в гель. По данным ГПХ, воспроизводящим ММР в гомогенных растворах, в максимуме

ММР длина цепи при $C_0 \approx C_0^*$ составляет 2–4.

Как следует из табл. 1, в которой приведены рассчитанные по формуле (3) температуры кипения олигомеров I–IV с различной длиной цепи, испарение олигомеров, образующихся в гомогенных растворах, происходит при температурах 200–250°С (температуры пиков испарения на 15–20°С ниже температур кипения [22]). ДТГ кривые

при $C_0 < C_0^*$ содержат широкие полосы, относящиеся к испарению олигомеров с длиной цепи n > 3. ММР, расчитанное из этих кривых, согла-

суется с данными ГПХ. При $C_0 > C_0^*$ ДТГ кривые смещаются в сторону более высоких температур и содержат неразрешенные полосы, относящиеся к испарению олигомеров при T < T₁; узкие пики деструкции в области $T_1 = 330 - 340^{\circ}$ С, которым соответствуют пики на кривых тепловыделения; полосы испарения продуктов частичной деструкции при T > T₁; и заканчиваются пиками полной деструкции при T₂ = $550 - 570^{\circ}$ C (рис. 1). По-скольку пики при T₁ не наблюдаются в изученных ранее фторалкильных олигомерах, их следует отнести к отщеплению метоксигрупп. Изменение формы ДТГ кривых с ростом начальной концентрации ТФЭСо объясняется изменением доли испаряющихся и деструктирующих олигомеров. При низких концентрациях ТФЭ пик деструкции мал, означая, что образуются олигомеры, температура испарения которых меньше Т₁ (в частно-

сти, золь-фракция при $C_0 < C_0^*$). В области $T \le T_1$ испаряются олигомеры с длиной цепи $n \le 7-8$ (табл. 1). Площадь пика при T_1 определяется потерей массы более длинных олигомеров с температурами кипения выше 350°С. Широкие полосы в интервале $T_1 < T < T_2$ обусловлены испарением продуктов деструкции, в том числе димеров, с температурами кипения, меньшими T_2 , которым соответствует удвоенная длина фторалкильной

Длина цепи, <i>п</i>	I (CH ₂)-Si(OCH ₂)-	II HSi(OCH.)	II III HSi(OCH) (CH)Si(OCH)	
	(CII3)251(OCII3)2	1151(0CH3)3	(CII3)31(OCII3)3	51(0CH3)4
0	78.5(81.4**)	78.9 (81**)	101.7(103**)	124.1(121-122**)
1	118.8	119.1	140.5	161.4
2	156.4	156.8	176.8	196.2
3	191.6	191.9	210.4	228.4
4	224.1	224.4	241.5	258.1
5	254.2	254.4	270.1	285.2
6	281.6	281.8	296.1	309.7
7	306.5	306.7	319.5	331.6
8	328.8	328.9	340.3	351.0
9	348.5	348.7	358.6	367.9
10	365.7	365.8	374.3	382.2
11	380.3	380.4	387.5	393.9

Таблица 1. Рассчитанные температуры кипения фторалкильных олигомеров I–IV с длиной цепи *n* при нормальном давлении (°С)*

* Инкременты Δ_k функциональных групп: Si – 8.3, CH₂ – 22.9, CH₃ – 23.6, CH₃O – 46.8, CF₂ – 20.4, C₂F₄ – 40.8. ** Экспериментальные значения температур кипения при нормальном давлении.

цепи, $n \le 15-17$. ММР, рассчитанные из кривых ДТГ и по данным табл. 1, имеет два максимума: низкомолекулярный $n_1 = 2-4$ (близкий к наблюдаемому в гомогенных растворах) и $n_2 \approx 5-12$ (рис. 2). В модели пространственно неоднородной радикальной полимеризации, предложенной в [19, 23], при бимодальном ММР низкомолекулярная часть ММР относится к гомогенному раствору, а высокомолекулярная к – коллоидному раствору и гелю.

В спектрах ЯМР ¹⁹F золь-фракции олигомера триметоксисилана (II) ($C_0 = 1.7$ моль/л) наблюдается серия из дублетов в области химических сдвигов от -139.1 до -138.9 м. д., которые относятся к фрагментам $-CF_2$ -концевой группы HCF_2 -, в олигомерах

-dm/dtT, °C

Рис. 1. ДТГ кривые олигомеров, образующихся при полимеризации ТФЭ в II (триметоксисилане). На панелях сверху вниз начальные концентрации ТФЭ 1.7, 2.5 и 5.9 моль/л соответственно.

состава $H(C_2F_4)_nSi(OCH_3)_3$ с n > 1. Дублет при –136.54 м. д. относится к концевой группе HCF_2 – - CF_2 -Si(OCH_3)_3, n = 1. Поскольку все олигомеры содержат только одну такую группу, отношение интенсивностей дублетов к общей интенсивности сигналов в спектре ¹⁹F непосредственно определяет среднюю длину цепи n = 2.6. Аналогичный метод оценки средней длины фторалкильной цепи описан в работе [26]. Отнесение линий в спектре ¹⁹F подтверждает спектр ¹H в условиях подавления спинспинового взаимодействия с ядрами ¹⁹F, в котором наблюдается серия из, как минимум, 7 линий. Из-за наложения сигналов концевых групп однозначно удается определить интенсивность только олигомера n = 1 при 6.42 м. д. Все остальные линии не индиви-



Рис. 2. ММР олигомеров, образующихся при полимеризации $T\Phi \Im$ в III (метилтриметоксисилане) при концентрациях $T\Phi \Im$ 0.67 (кривая *I*), 1.04 (*2*) и 1.75 (*3*) моль/л.

ХИМИЯ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ том 53 № 2 2019

дуальны. Отношение интенсивностей линий для групп HCF₂ в спектре ¹H составляет 1 : 1.6 : 0.3 : 0.9 : 0.2 : 0.5 : 0.5 (за 1 принята интенсивность HCF₂— -CF₂-Si(OCH₃)₃. Для интерпретации линий в спектрах олигомеров H(C₂F₄)_nSi(OCH₃)₃ были измерены двумерные спектры COSY ¹⁹F-¹⁹F и HETCOR ¹⁹F-¹H. Параметры спектров ЯМР олигомеров II:

n = 1, ЯМР ¹Н (δ , м.д., J, Ги): 6.42 (-С<u>Н</u>F₂, т.т., J²(H-F) = 54.0, J³(H-F) = 6.0), 4.3 (-ОС<u>Н</u>₃, с.)

n = 1,ЯМР ¹⁹F (δ , м.д., J, Ги): -136.54 (α -С<u>H</u>F₂, д., J²(H-F) = 54.0), -131,79 (β -С<u>F</u>₂, м.)

n ≥ 2, ЯМР ¹Н (δ , м.д.,): 6.89–7.04 (-С<u>Н</u>F₂, м.), 4.0–4.3 (-ОС<u>Н</u>₃, с.)

n ≥ 2, ЯМР ¹⁹F (δ , м.д., J, Гц): –139.08–138.87 (α -C<u>H</u>F₂, м.), –131.55–130.35 (β -C<u>F</u>₂–, м.), –124.46– 121.82 (–С<u>F</u>₂– остальные, м.)

В спектрах ЯМР ¹⁹ F золь-фракции олигомера III $(C_0 = 0.48 \text{ моль/л})$ наблюдается серия из дублетов в области химических сдвигов от -138 до -142 м. д., которые относятся к фрагментам концевой группы HCF₂-. Как и для олигомера II из спектра ¹⁹ F была определена средняя длина цепи $\overline{n} = 2.2$. По отношению интенсивностей сигналов концевых групп HCF₂- в спектре ¹Н (с подавлением спин-спинового взаимодействия с ядрами ¹⁹F) непосредственно определяем MMP и среднюю длину цепи $\bar{n} = 2.2$ (что хорошо согласуется с данными, полученными по ЯМР спектру ¹⁹F). Полученное мольное отношение для олигомеров составило 1:0.73:0.39:0.21: : 0.10 : 0.08 для *n* = 1, 2, 3, 4, 5, 6 соответственно. Измерения двумерных спектров $COSY^{19}F - {}^{19}F$ и HET-СОR¹⁹F-¹Н показало, что линия 6.62 м. д. относится $\kappa n = 1$, а линия 6.89 м. д. – $\kappa n = 2$. Следующие линии серии можно отнести к более длинным олигомерам: 6.97 (n=3), 7.00 (n=4), 7.01 (n=5), 7.02 (n=6). Таким образом, независимые измерения спектров ЯМР ядер ¹Н и ¹⁹F позволяют измерить ММР золь-фракции и определить параметры спектров ЯМР индивидуальных олигомеров III:

n = 1, SMP ¹H (δ , M.A., J, Γ II): 6.62 (-C<u>H</u>F₂, T.T., J²(H-F) = 52.9, J³(H-F) = 5.2), 4.62 (-C<u>H</u>₂-, T.T., J³(H-F) = 12.7, J⁴(H-F) = 1.5), 4.07 (-OC<u>H</u>₃, c.)

n = 1, ЯМР ¹⁹F (δ , м.д., J, Гц): -141.50 (α -С<u>H</u>F₂, д.т., J²(H-F) =52.9, J³(F-F) = 4.6), -128.66 (β -С<u>F</u>₂-, т. J³(F-F) = 4.6)

n = 2, ЯМР ¹Н (δ , м.д., Ј, Гц): 6.89 (-С<u>Н</u>F₂, м.), 4.76 (-С<u>Н</u>₂-, м.), 4.07 (-ОС<u>Н</u>₃, с.)

n = 2, ЯМР ¹⁹F (δ , м.д., J, Гц): -138.98 (α -С<u>H</u>F₂, м.), -131.41 (β -С<u>E</u>₂-, м.), -126.21 (γ -С<u>E</u>₂-, м.), -122,51 (δ -С<u>E</u>₂-, м.)

n = 3-6, ЯМР ¹Н (б, м.д., Ј, Гц): 6.97-7.02 (-С<u>Н</u>F₂, м.), 4.77-4.78 (-С<u>Н</u>₂-, м.), 4.07-4.10 (-ОС<u>Н</u>₃, с.)

n = 3-6, ЯМР ¹⁹F (δ , м.д., J, Гц): -138.87-138.77 (α -С<u>H</u>F₂, м.), -130.57-130.14 (β -С<u>F</u>₂-, м.), -124.27-122.65 (γ -С<u>F</u>₂-, м.), -122.50-122.11 (δ -С<u>F</u>₂-, м.)

В II идентификация концевой группы не вызывает сомнений, поскольку энергия разрыва связи Si–H на ~15 Ккал/моль меньше, чем связей CH в метоксильных группах и реакция передачи цепи связана с переносом атома водорода фрагмента SiH

$$-CF_2 + HSi(OCH_3)_3 \rightarrow -CF_2H + Si(OCH_3)_3.$$
 (5)

По квантово-химическим данным, полученным ме-

тодом CCSD(T) в базисе $6G(311^+, d^{**})$, энтальпии разрыва связи СН в метильной и метоксильной группах при 298 К составляют 98.7 и 93.8 Ккал/моль соответственно. Значения энтальпий позволяют предположить, что в реакции передачи цепи скорее происходит разрыв связи СН в метоксильной, чем в метильной группе, т.е. образуется олигомер с концевой группой -CH2OSi(OCH3)2CH3, а не -CH₂Si(OCH₃)₃. Это предположение подтверждает группа мультиплетов в области 4.6-4.8 м.д. Суммарная интенсивность мультиплетов в 2 раза выше, чем линий CHF₂ в области 6 м. д. При подавлении спинспинового взаимодействия с ядрами ¹⁹F мультиплеты превращаются в синглеты. Исходя из значений химических сдвигов, интенсивности и мультиплетности этих линий до и после подавления взаимодействия ¹⁹F-¹H, эти линии относятся к протонам группы –CH₂OSi–, что подтверждает указанную выше структуру концевой группы

$$-CF_{2}^{\bullet} + CH_{3}Si(OCH_{3})_{3} \rightarrow -CF_{2}H + + CH_{2}OSi(OCH_{3})_{2}CH_{3}.$$
(6)

Масс-спектры анионов, образующихся при диссоциативной ионизации фторалкильных олигомеров [7, 17], содержат линии, плотно заполняющие измеряемый диапазон массовых чисел вплоть до массового числа наиболее длинного олигомера. Наиболее интенсивные линии образуют арифметические прогрессии a + 100n, в которой массовые числа соседних линий отличаются на массовое число ТФЭ, равное 100 (рис. 3, 4). Появление таких прогрессий означает, что рост цепи действительно обусловлен присоединением к растущему радикалу молекулы ТФЭ, в согласие со стехиометрическим уравнением (1). Начальный член прогрессии а и интервал значений п позволяют идентифицировать состав концевых групп и определить по относительным интенсивностям линий в прогрессии ММР олигомеров. Отнесение наиболее интенсивных линий и интервал значений *n* в наблюдаемых прогрессиях приведены в табл. 2. Помимо прогрессий анионов, в табл. 2 включены наблюдаемые прогрессии димеров, с относительной интенсивностью, большей 0.2 от наиболее интенсивной полосы олигомеров. Образование димеров в ионизаци-



Рис. 3. Последовательности полос анионов $H(C_2F_4)_nCH_2O^-$ с массовыми числами m/z = 31 + 100n в масс-спектрах продуктов полимеризации $T\Phi \Im$ в I (диметилдиметоксисилане) при начальной концентрации $T\Phi \Im$ 1.02 моль/л.

онной камере масс-спектрометра обусловлено гидролизом (с участием остаточных молекул воды) и последующей димеризацией [27]. Прогрессии димеров, в которых суммарная длина двух фторалкильных цепей (n' + n'') изменяется от 2–4 почти до удвоенной длины цепи в олигомерах, говорит о том, что константа скорости димеризации слабо зависит от длины фторалкильной цепи. Преимущественное образование анионов

 $H(C_2F_4)_n$ в олигомерах II и III обусловлено разрывом С-С-связи между фторалкильной цепью и фрагментами Si(OCH₃)₃ и CH₃(OCH₃)₂SiOCH₂ соответственно. В олигомерах I происходит разрыв связи Si-C, а в IV анионы образуются без разрыва связи. В олигомерах II наблюдается также последовательность полос, связанных с разрывом связи Si-C. Последовательность полос анионов H(C₂F₄)_n CH₂O⁻ с массовыми числами m/z = 31 + 100n в масс-спектрах продуктов полимеризации ТФЭ в I при начальной концентрации ТФЭ 1.02 моль/л показана на рис. 3. Длина цепи олигомера составляет 3-7. ММР хорошо согласуется с данными ДТГ в предположении [27], что вероятность образования анионов не зависит от длины фторалкильной цепи и относительные концентрации анионов пропорциональны концентрациям олигомеров. Последовательности полос анионов $H(C_2F_4)_nSi(OCH_3)_2O^-$ с массовыми числами m/z = 107 + 100n в масс-спектрах продуктов полимеризации ТФЭ в II при исходных концентрациях 0.21 и 1.56 моль/л показаны на рис. 4. Анионы образуются при отщеплении метильных групп от молекул олигомера. С ростом исходной концентрации длина цепи олигомера и доля более длинных олигомеров растут. Значения длины цепи п в этих последовательностях удовлетворительно согласуются с ММР, найденными по кривым ДТГ. В обоих случаях наблюдается сдвиг распределения в сторону более длинных цепей с ростом C_0 . В отличие от прогрессий в массспектрах фторалкилсиланов [28], спектры олигомеров I–IV, изученных в настоящей работе, содержат также полосы анионов, в которых метоксигруппы заменены гидроксилами, и полосы димеров FA_nSi–O–SiFA_n, (FA_n – фторалкильная цепь из *n* мономеров) подтверждающие, что в ионизационной камере спектрометра в присутствие метанола и воды происходят газофазный гидролиз и димеризация фторалкоксисиланов. Следует подчеркнуть, что масс-спектры содержат полосы димеров и продуктов их гидролиза, в которых сохраняются длинные фторалкильные заместители, т.е. отщепление FA_n при гидролизе метоксигрупп не происходит.

выводы

Совокупность экспериментальных данных по ДТГ-кривым и масс-спектрам позволяет заключить:

1. длина цепи олигомеров ΦAC увеличивается с ростом C_0 ;

2. в гомогенных растворах длина цепи, составляющая 3-5, близка к значениям *n* в полученных химически индивидуальных соединениях [10–13];

3. в гелях, образующихся при полимеризации I–IV при $C_0 \sim 1.0$ моль/л, длина цепи максимальна и достигает 10–12.

Поскольку короткие олигомеры сосредоточены в гомогенном растворе, а длинные в плотной фазе [19, 23], олигомеры с длиной цепи, меньшей 4–5, можно отделить осаждением коллоидных частиц и получить длинные олигомеры (по сравнению с известными ранее ФАС-17 и ФАС-19) с узким и регулируемым ММР [8].

По сравнению с другими, твердые перфторированные полимеры обладают уникально низкой поверхностной энергией 12-15 эрг/см², обусловленной параллельно ориентированными FA_n-цепями, в которых плотная упаковка атомов фтора обеспечивает дальнодействующий отталкивающий потенциал и, как следствие, гидрофобность поверхности [29]. Эти поверхностные свойства подробно изучены в слоях фторопласта [30] и жидких перфторалканах [31]. Параллельная ориентация FA_n-цепей при поликонденсации ФАС с образованием силиконового каркаса -Si-O-Si-с присоединенными к нему FA_n-цепями подтверждена рентгено-структурными данными [13].

Теоретический расчет структуры и энергии модельной молекулы $[F(C_2F_4)_7]_8Si_8O_{12}$ в различных конформациях показывает очень высокую склонность фторалкильных цепей к агрегированию (рис 5). Рассмотренные изомеры (рис. 5а) с компактным расположением 7 цепей и (рис. 5б) с тремя кластерами из 2, 4 и 2 цепей отличаются по энергии на 138 Ккал/моль (изменение энергии связи двух CF₂-фрагметов соседних цепей с различной ориентацией ~5 Ккал/моль). Одна из фторалкильных групп сильно изгибается для того, чтобы создать хороший контакт с основным кластером из 6 цепей. Эти данные указывают, что длинные фторалкильные цепи образуют упорядоченные 2D кластеры при достаточной поверхностной плотности, определяемой силиконовым скелетом. При фиксированных расстояниях между основаниями фторалкильных цепей степень порядка будет увеличиваться с ростом длины цепи. Это показывает целесообразность применения фторалкоксилсиланов с более длинной цепью, чем ФАС-19, для создания гидрофобных покрытий.

Результаты настоящей работы позволяют направленно изменять не только длину цепи олигомеров, но и структуру растворов от разбавленных коллоидных растворов до структурированных гелей, что, в свою очередь, открывает новые возможности для получения защитных покрытий. Описанные в работе кремний-фторорганические олигомеры можно подвергнуть поликонденсации с образованием силиконового каркаса –Si–O–Si– с присоединенными к нему параллельно ориентированными FA_n-цепями, обеспечивающими гидрофобность поверхности.



Рис. 4. Последовательности полос анионов $H(C_2F_4)_nSi(OCH_3)_2O^-$ с массовыми числами m/z = 107 + 100n в масс-спектрах продуктов полимеризации $T\Phi \Im$ в II (триметоксисилане) при начальных концентрациях $T\Phi \Im$ 0.21 и 1.56 моль/л (верхняя и нижняя панель соответственно). Анионы образуются при отщеплении метильных групп от олигомеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы Фундаментальных Исследований Президиума РАН ПФИ І.8П и по теме Государственного задания № 0089-2014-0025.

Таблица 2. Прогрессии массовых чисел анионов, продуктов диссоциативной ионизации олигомеров, образующихся при полимеризации ТФЭ в алкоксисиланах I–IV и последующих гидролизе и димеризации олигомеров, и значения *n* олигомеров. В скобках указаны начальные концентрации ТФЭ в моль/л

Анионы, R	m/z	I n, (n' + n'') (1.02)	II $n, (n' + n'') (1.5) $	III n, (n' + n'') (0.67)	IV n, (n' + n'') (0.66)
$H(C_2F_4)_n$	1 + 100 <i>n</i>		4–9	4-11	
$H(C_2F_4)_nCH_2O$	31 + 100n	3-7			
$H(C_2F_4)_nCH_2OSiOH$	76 + 100 <i>n</i>			4-12	
$H(C_2F_4)_nCH_2OSi(OCH_3)(CH_3)$	105 + 100n			5-11	
$H(C_2F_4)_nCH_2OSi(OCH_3)_2O$	107 + 100n		3-10		
$H(C_2F_4)_nCH_2O-Si(OCH_3)_3$	153 + 100n				4-7
$H(C_2F_4)_nCH_2O-Si(CH_3)_2-O-Si(CH_3)_2$	163 + 100n	4-11			
$H(C_2F_4)_n Si(OH)_2 - O - Si(OH)_2(C_2F_4)_{n''}$	141 + 100 (n' + n'')		10-15		
$H(C_2F_4)_nSi(OCH_3)_2-O-Si(OCH_3) (C_2F_4)_{n''}$	167 + 100 (n' + n")		1-4		
$H(C_2F_4)_n CH_2OSi(CH_3)(OH) - O -$ Si(CH_3)(OH)OCH_2(C_2F_4)_n"	195 + 100 (n' + n'')			1-3	
$(C_2F_4)_n$ CH ₂ O-Si(CH ₃) ₂ -O-Si(CH ₃)-O- Si(CH ₃) ₂ -OCH ₂ (C ₂ F ₄) _n .	251 + 100 (n' + n'')	6-12			
$(C_2F_4)_n$ CH ₂ O-Si(OH)(OCH ₃)-O-Si(OH) ₂ -O- Si(OH)(OCH ₃)-OCH ₂ (C ₂ F ₄) _n .	305 + 100 (n' + n'')				2-11
$ \begin{array}{l} H(C_2F_4) \ _{n'}CH_2O-Si(OH)(OCH_3)-O-\\ Si(OH)(OCH_3)-O-Si(OH)(OCH_3)-OCH_2(C_2F_4) \ _{n''} \end{array} $	322 + 100 (n' + n'')				3-12



Рис. 5. Структура основного изомера (а) и высокоэнергетического конформера (б) поликонденсированного ФАС $Si_8O_{12}[(C_2F_4)_7F]_8$ с псевдокубическим остовом с ребрами -Si-O-Si-. Указаны две проекции структур во взаимно перпендикулярных плоскостях силиконового куба.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Quere D. // Rep.Progr. Phys. 2005. V. 68. P. 2495.
- Бойнович Л.Б., Емельяненко А.М. // Успехи химии. 2008. Т. 77. С. 619.
- Sarkar D.K., Farzaneh M.J. // Adhesion Science&Technology. 2009. V. 23(9). P. 1215.
- 4. Nakajima A. // NPG Asia Materials. 2011. V. 3. P. 49.
- Yan Y.Y., Gao N., Barthlott W. // Adv. Colloid interface Sci. 2011. V. 169. P. 80.
- Ким И.П., Шестаков А.Ф. // Химия высоких энергий. 2009. Т. 43. № 6. С. 516, 555.
- Ким И.П., Мартыненко В.М., Шульга Ю.М., Шестаков А.Ф. // Химия высоких энергий. 2010. Т. 44. № 6. С. 483.
- Ким И.П., Мартыненко В.М., Черняк А.В., Бендерский В.А. // Химия высоких энергий. 2017. Т. 51. № 4. С. 300.
- Ruppert I., Schlich K., Volbach W. // Tetrahedron. Lett. 1984. V. 25. P. 2195.
- 10. Petrov V.A. // Tetrahedron. Lett. 2001. V. 42. P. 3267.
- 11. Boyko V.E., Tyutyunov A.A., Don V.I., Igoumnov S.M. // Fluorine notes. 2013. V. 6. P. 91.
- Kulinich S.A., Farhadi S., Nose K., Du X.M. // Lagmuir. 2011. V. 27. P. 25.
- 13. Marby J.M., Vij A., Iacono S.T., Viers B.D. // Angew. Chem. Int. Ed. 2008. V. 47. P. 4137.
- Free radical polymerization / Bemford S.H., Tipper C.F.H. (Eds). Comprehensive Chemical Kinetics. V. 14A. Amsterdam: Elsevier, 1976.
- 15. *Ким И.П., Бендерский В.А. //* Химия высоких энергий. 2011. Т. 45. № 5. С. 406.
- 16. *Ким И.П., Куница А.А., Черняк А.В. //* Журн. физ. химии. 2013. Т.87. № 11. С. 1871.
- 17. *Ким И.П.* // Изв. АН. Сер. хим. 2013. Т. 62. № 9. С. 2065.
- Кичигина Г.А., Кущ П.П., Большаков А.И., Кирюхин Д.П., Бузник В.М. // Химия высоких энергий. 2012. Т. 46. № 3. С. 187
- 19. *Ким И.П., Бендерский В.А.* // Журн. физ. химии. 2014. Т. 88. № 11. С. 1776.
- 20. *Stein S.E., Brown R.L.* // J. Chem. Inform. Comput. Sci. 1994. V. 34. P. 581.
- 21. *Ким И.П.* // Журн. физ. химии. 2013. Т.87. № 7. С. 1093.
- 22. *Ким И.П., Колесникова А.М.* // Журн. физ. химии. 2011. Т. 85. № 9. С. 1782.
- 23. *Ким И.П., Бендерский В.А.* // Химия высоких энергий. 2015. Т. 49. № 1. С. 3.
- 24. Laikov D.N. // J. Chem. Phys. 2011. V. 135. P. 134120.
- Yilmazer N.D., Korth M. // Comp. Struct. Biotehnology J. 2015. V. 13. P. 169.
- 26. *Ким И.П., Куница А.А., Черняк А.В. //* Журн. физ. химии. 2013. Т. 87. № 11. С. 1871. 27.
- 27. *Ameduri B., Boutevin B.* / Well-architectured fluoropolymers: synthesis, properties and applications. Amsterdam. Elsevier, 2004.
- Ким И.П., Мартыненко В.М., Черняк А.В., Бендерский В.А. // Химия высоких энергий. 2017. Т. 51. № 4. С. 292.
- Dalvi V.H., Rossky P.J. // Proc. Nat. Acad.Sci. USA. 2010. V. 107. P. 13603.
- Tsige M., Curro J.G., Grest G.S. // J. Chem. Phys. 2008. V. 129. P. 214901.
- Tsige M., Grest G.S. // J.Phys. Chem. C. 2008. V. 112. P. 5029.